(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2005年1月6日 (06.01.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/001561 A1

(51) 国際特許分類7:

G02F 1/1337

110 2003/001301 111

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/009103

(22) 国際出願日:

2004年6月28日(28.06.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-187923 特願2003-273530 2003 年6 月30 日 (30.06.2003) JF 2003 年7 月11 日 (11.07.2003) JF

特願2003-283622

2003年7月31日(31.07.2003) J

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 三洋電機株式会社 (SANYO ELECTRIC CO., LTD.) [JP/JP];

〒5708677 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 Osaka (JP). 鳥取三洋電機株式会社 (TOTTORI SANYO ELECTRIC CO., LTD.) [JP/JP]; 〒6800843 鳥取県鳥取 市南吉方3丁目201番地 Tottori (JP).

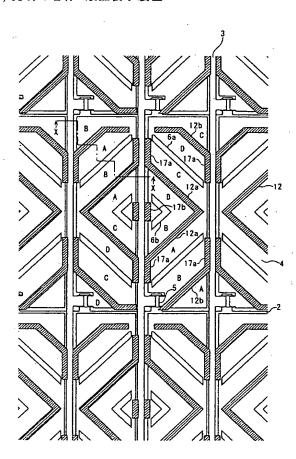
(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 田中 慎一郎 (TANAKA, Shinichiro) [JP/JP]; 〒6800843 鳥取県鳥取市南吉方3 T目2 O 1番地鳥取三洋電機株式会社内 Tottori (JP). 小林修 (KOBAYASHI, Osamu) [JP/JP]; 〒6800843 鳥取県鳥取市南吉方3 T目2 O 1番地鳥取三洋電機株式会社内 Tottori (JP). 森田 聡 (MORITA, Satoshi) [JP/JP]; 〒6800843 鳥取県鳥取市南吉方3 T目2 O 1番地鳥取三洋電機株式会社内 Tottori (JP). 山内隆夫 (YAMAUCHI, Takao) [JP/JP]; 〒6800843 鳥取県鳥取市南吉方3 T目2 O 1番地鳥取三洋電機株式会社内 Tottori (JP). 須崎剛 (SUZAKI, Takeshi) [JP/JP]; 〒6800843 鳥取県鳥取市南吉方3 T目2 O 1番地鳥取

[続葉有]

(54) Title: LIQUID CRYSTAL DISPLAY APPARATUS

(54) 発明の名称: 液晶表示装置



(57) Abstract: A liquid crystal display apparatus comprising a first substrate (1); a slit (6) formed in a pixel electrode (4); a second substrate (8) on which a transparent electrode is formed; a protrusion (12) formed on the second substrate (8); an auxiliary protrusion (17) present on the same plane as the protrusion (12) and formed along the edge of the pixel electrode (4); oriented films (7,13) deposited on the two substrates (1,8); a liquid crystal layer (14) between the two substrates (1,8); a first polarizing plate (15) arranged on the first substrate (1); and a second polarizing plate (16) arranged on the second substrate (8) and having a transparent axis orthogonal to that of the first polarizing plate (15), wherein in the pixels horizontally and vertically adjacent to one another, the slits (6) and protrusions (12) are arranged symmetric with respect to a line. A liquid crystal apparatus having such a structure can realize a high quality display with less dependency on the view angle.

三洋電機株式会社内 Tottori (JP). 日浦 さやか (HIURA, Sayaka) [JP/JP]; 〒6800843 鳥取県鳥取市南吉方 3 丁目 2 0 1 番地 鳥取三洋電機株式会社内 Tottori (JP).

- (74) 代理人: 特許業務法人 ウィンテック (WIN TECH PATENT OFFICE); 〒1010045 東京都千代田区神田 銀冶町三丁目6番7号 ウンピン神田ビル4階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,

- SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。